苏相国土2026-WG-39号地块

发改（或经贸、外经）部门意见

<table>
<tr><td>地块编号</td><td>苏相国土2026-WG-39号</td><td>地块位置</td><td colspan="2">黄桥街道纬四路北、支二路西</td></tr>
<tr><td>用地性质</td><td colspan="2">工业用地</td><td>用地性质代号</td><td>M1</td></tr>
<tr><td>地块面积</td><td colspan="4">13318平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="5">准入条件</td><td colspan="4">产业类型：通用设备及专用设备制造</td></tr>
<tr><td colspan="4">投资总额：20000万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">工艺技术：</td></tr>
<tr><td colspan="4">生产规模：计容建筑面积不低于31000平方米，打造半导体设备等专用设备研发生产基地</td></tr>
<tr><td colspan="4">资质要求：</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">其它：</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

审核部门（盖章）：

日期：2026年8月28日